



# 名古屋大学 第10回特許中級セミナー

Nagoya University

## 大学の研究者として知っておきたい、 中国の特許法と大学への影響について

### ◆ 講師：赤塚 正樹氏

弁理士 ひので総合特許事務所 代表

1993年：東京大学工学部工業化学科卒業

1995年：東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻 修士課程修了

※専門：有機合成、高分子合成

1995～2002年：株式会社日立製作所日立研究所(茨城)勤務

※専門：高分子材料(絶縁材料、半導体材料、電池材料)

2003～2011年 わかば国際特許事務所(東京)勤務

2006年：弁理士登録

2011年：ひので総合特許事務所(埼玉)開業

### ◆ 講演内容

1. 中国における知的財産保護の現状  
～ニセモノ大国、それとも知財大国等～
2. 知っておくべき中国の知的財産制度  
～中国の知的財産体系等～
3. 中国における大学の知的財産戦略  
～政府による産学連携モデル等～
4. 質疑応答

◆ 開催日 :平成24年11月22日(木)15:00-17:00

◆ 場所 :名古屋大学(東山キャンパス)  
インキュベーション施設1Fプレゼンテーションルーム

◆ 主催 :名古屋大学産学官連携推進本部知的財産部

◆ 定員 :30名

◆ 参加費 :無料

### ◆ 申込方法

所属、職名、氏名、TEL,Emailをご記入の上、下記までお申し込みください。

Email:chizai@sangaku.nagoya-u.ac.jp、FAX:052-788-6146

なお、お申し込み後、ご都合が悪くなった場合、ご連絡をお願いします。